

$$\left( \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \right)$$

:

ضعیف [۷]، سیستم تک لایه‌ای آلاییده با اتم‌های دوترازی و سه‌ترازی [۸] و گاف نوارهای فوتونیکی نامتقارن [۹]، مشاهده شده است.

در این مقاله سرعت انتشار پالس انعکاسی از یک بره آلاییده شده با اتم‌های دوترازی یا سه‌ترازی که در تماس با یک بلور فوتونی است مورد بررسی قرار می‌گیرد. نشان داده می‌شود که اگر فرکانس حامل پالس تابشی در محدوده گاف نوار فوتونی باشد و بره مورد نظر توسط اتم‌های دو‌ترازی (سه‌ترازی) آلاییده شود، انتشار پالس انعکاسی فرانوری (فرونووری) خواهد بود. در صورتی که اگر فرکانس حامل پالس تابشی در لبه گاف نوار فوتونی باشد و بره توسط اتم‌های دو‌ترازی (سه‌ترازی) آلاییده شود انتشار پالس انعکاسی فرونووری (فرانوری) خواهد بود.

بلورهای فوتونی به عنوان ساختارهای دی‌الکتریک متناوب توجه زیادی را در دو دهه اخیر به خود جلب کرده‌اند. خاصیت اصلی این ساختارها وجود گاف نوارهای فوتونی در آنها است. به طوری که امواج الکترومغناطیسی با فرکانسی در محدوده گاف نوار، مجاز به انتشار نبوده و میدان الکترومغناطیسی آنها میرا می‌شود [۱-۳]. با توجه به اینکه میدان میرا مشابه با تابع موج یک الکترون در داخل سد کوانتموی است، بلورهای فوتونی یک بعدی برای مطالعه زمان تونل‌زنی به عنوان سد اپتیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۴-۶]. نشان داده شده است که زمان تونل‌زنی یک پالس نوری از میان بلورهای فوتونی یک بعدی فرانوری است. اخیراً پالس‌های انعکاسی فرانوری در لایه دی‌الکتریک با جذب

با اعمال شرایط مرزی و با استفاده از روش ماتریس انتقال  $10$ ، می‌توان دامنه بازتاب  $r(\omega)$  را برای هریک از مؤلفه‌های فوریه پالس تابشی با استفاده از رابطه زیر به دست آورد:

$$r(\omega) = \frac{[x_{22}(\omega) - n_s x_{11}(\omega)] - i[n_s x_{12}(\omega) + x_{21}(\omega)]}{[x_{22}(\omega) + n_s x_{11}(\omega)] - i[n_s x_{12}(\omega) - x_{21}(\omega)]}, \quad (4)$$

که در آن  $x_{ij}(\omega)$  ها بیانگر عناصر ماتریس انتقال کل ساختار است که دامنه‌های میدان را در ابتدای ساختار به دامنه‌های میدان در انتهای آن مربوط می‌کند و  $n_s = 1$  ضریب شکست محیط اطراف ساختار مورد استفاده است. با استفاده از رابطه اخیر میدان الکتریکی پالس انعکاسی از ساختار عبارت می‌شود از:

$$E_r(0, t) = \int E_r(0, \omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad (5)$$

$$E_r(0, \omega) = E_i(0, \omega) r(\omega). \quad (6)$$

دامنه مؤلفه‌های فوریه پالس انعکاسی می‌باشد.

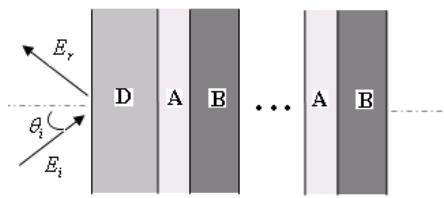
در این بررسی فرض شده است که پالس گاؤسی فرودی دارای طیف بسیار باریکی است. تحت چنین شرایطی می‌توان زمان تأخیر گروه برای یک پالس انعکاسی را با زمان تأخیر قله این پالس  $T_r^{\text{peak}}$  تعریف کرد. به طوری که اگر زمان تأخیر گروه منفی باشد، یعنی  $\tau < T_r^{\text{peak}}$ ، انتشار پالس فرانوری (سرعت گروه بیشتر از سرعت نور در خلا)، و اگر زمان تأخیر گروه مثبت باشد، انتشار پالس فرونوری (سرعت گروه کمتر از سرعت نور در خلا) خواهد بود. از آنجایی که در این بررسی فرض شده است که برآ مورد نظر با اتم‌های دوترازی یا سه‌ترازی آلاییده شده است لذا تابع دی‌الکتریک برآ آلاییده شده عبارت می‌شود از:

$$\epsilon(\omega) = n_B^\gamma + \chi(\omega), \quad (7)$$

که در آن  $\chi(\omega)$  پذیرفتاری حاصل از اتم‌های دوترازی یا سه‌ترازی است. در حالت برآ آلاییده شده با اتم‌های دوترازی، پذیرفتاری خطی حاصل از اتم‌های دوترازی عبارت است از:

$$\chi(\omega) = -\frac{\Gamma}{\omega - \omega_c + i\gamma}, \quad (8)$$

که در آن  $\omega_c$  فرکانس تشید اتم دوترازی است،  $\Gamma$  متناسب با قدرت نوسانگر بوده و به گشتاور دوقطبی گذار و چگالی اتم‌های دوترازی بستگی دارد، و  $\gamma$  پهنه‌ای خطی است. اما در



شکل ۱. ساختار هندسی به کار رفته که از یک برآ دی الکتریک آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی یا سه ترازی با ضریب شکست پایه بره  $n_D$  و ضخامت آن  $d_D$  تشکیل شده است که در تماس با یک بلور فوتونیک با ساختار  $(AB)^n$  متشکل از لایه‌هایی با ضرایب شکست  $n_A$  و  $n_B$  و ضخامت‌های  $d_A$  و  $d_B$  است.

آرایش هندسی مورد استفاده در این مقاله از یک برآ دی الکتریک آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی یا سه ترازی تشکیل شده است که در تماس با یک بلور فوتونیک با ساختار  $(AB)^n$  متشکل از لایه‌هایی با ضرایب شکست  $n_A$  و  $n_B$  و ضخامت‌های  $d_A$  و  $d_B$  است. ضریب شکست پایه بره  $n_D = n_B$  و ضخامت آن  $d_D$  فرض می‌شود (به شکل ۱ مراجعه شود). روش‌های نظری مرسوم در مطالعه انتشار امواج در بلورهای فوتونیک یک بعدی عبارتند از: فرمول بنده مدل فلوکت-بلاخ، نظریه موج جفت شده و روش ماتریس انتقال. ما در این مقاله با استفاده از روش اخیر تأثیر گاف نوار فوتونی را بر انتشار پالس انعکاسی از برآ آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی و سه ترازی، بررسی می‌کنیم. فرض کنید در مکان  $z=0$  یک پالس گاؤسی در جهت محور  $z$  عمود بر لایه‌های ساختار با فرکانس حامل  $\omega_c$ ، دوام  $\tau$  و میدان الکتریکی

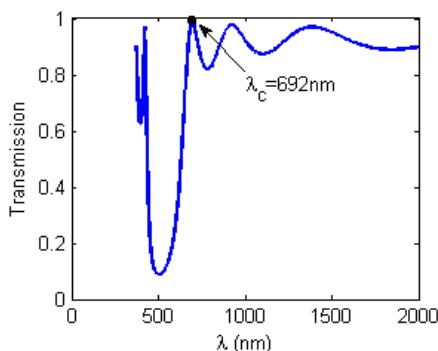
$$E_i(0, t) = E_0 e^{-t^\gamma / \tau^\gamma}, \quad (1)$$

از سمت چپ به برآ تابیده شود. برای بررسی رفتار زمانی پالس منعکس شده از ساختار ابتدا دامنه انعکاسی هریک از مؤلفه‌های فوریه پالس تابشی را به دست می‌آوریم. با توجه به رابطه

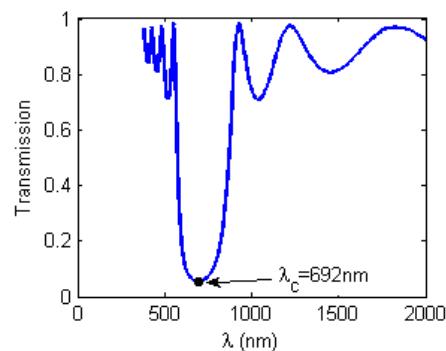
$$E(0, \omega) = \int E(0, t) e^{i\omega t} dt, \quad (2)$$

طیف فوریه پالس تابشی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$E_i(0, \omega) = \frac{\tau E_0}{2\sqrt{\pi}} e^{-\tau^\gamma (\omega - \omega_c)^\gamma / 4}. \quad (3)$$



شکل ۳. عبور دهی بلور فوتونیک با پارامترهای  $n_A = ۲/۲۲$ ،  $n_B = ۱/۴۱$ ،  $d_B = ۱۲۲\text{ nm}$ ،  $d_A = ۳۹\text{ nm}$ ،  $n_A = ۲/۲۲$ ،  $n_B = ۱/۴۱$  که دارای گاف نواری با طول موج مرکزی  $۵۰۰\text{ nm}$  است و طول موج  $\lambda_c = ۶۹۲\text{ nm}$  در لبه گاف نوار فوتونی قرار دارد.



شکل ۴. عبور دهی بلور فوتونیک با پارامترهای  $n_A = ۲/۲۲$ ،  $n_B = ۱/۴۱$ ،  $d_B = ۱۲۲\text{ nm}$ ،  $d_A = ۷۸\text{ nm}$ ،  $n_B = ۱/۴۱$  که دارای گاف نواری با طول موج مرکزی  $\lambda_c = ۶۹۲\text{ nm}$  است.

ضخامت اپتیکی لایه‌های سازنده آن  $\lambda_c / ۴$  باشد. برای نشان دادن این گاف نوار، طیف عبوری بلور فوتونی با مشخصات  $d_B = \frac{\lambda_c}{4n_B} = ۱۲۲\text{ nm}$ ،  $d_A = \frac{\lambda_c}{4n_A} = ۷۸\text{ nm}$ ،  $n_B = ۱/۴۱$ ،  $n_A = ۲/۲۲$  در شکل ۲ رسم شده است.

ملاحظه می‌شود که فرکانس حامل پالس تابشی در میان گاف نوار این بلور فوتونیکی قرار دارد. اما با انتخاب گاف نوار این فرکانس حامل پالس تابشی را در لبه گاف نوار بلور فوتونیکی قرار داد (شکل ۳).

در ادامه در شکل ۴ شدت میدان الکتریکی پالس‌های گاؤسی تابشی و بازتابی از بره آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی با ضخامت  $d_D = \frac{\lambda_c}{4n_D} = ۲۴۴\text{ nm}$  در هر دو حالت (۱) و (۲)

برحسب زمان تأخیر رسم شده است. در اینجا منحنی نقطه‌چین نشانگر پالس تابشی، منحنی خط‌چین بیانگر پالس انعکاسی در حالت (۱) و منحنی پر نشان دهنده پالس انعکاسی در حالت (۲) است. با توجه به منحنی خط‌چین ملاحظه می‌شود که در حالت (۱) زمان تأخیر قله پالس انعکاسی منفی است، در واقع زمان تأخیر فرکانس حامل پالس تابشی در لبه نوار فوتونی قرار می‌گیرد (حالت (۲)), زمان تأخیر قله پالس انعکاسی مثبت می‌شود که نشانگر فرانوری بودن پالس انعکاسی است. در شکل ۵

حالت بره آلاییده شده با اتم‌های سه ترازی، پذیرفتاری خطی حاصل از اتم‌های سه ترازی عبارت است از:

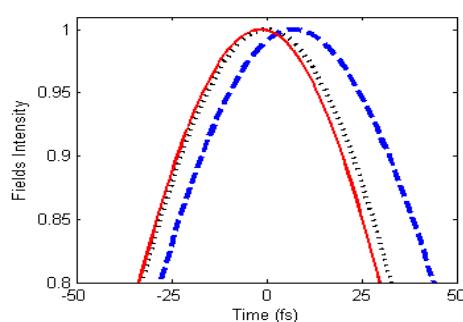
$$\chi(\omega) = \frac{\Gamma_1}{\omega - \omega_{c1} + i\gamma} + \frac{\Gamma_2}{\omega - \omega_{c2} + i\gamma}, \quad (4)$$

که در آن  $\omega_{c1}$ ،  $\omega_{c2}$  فرکانس‌های تشدید اتم سه ترازی هستند طوری که  $\omega_{c2} - \omega_{c1} = ۲\Delta$  و  $\Gamma_1 = \Gamma_2$  نیز متناسب با قدرت نوسانگرها هستند. در این بررسی برای سادگی فرض می‌کنیم  $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$ .

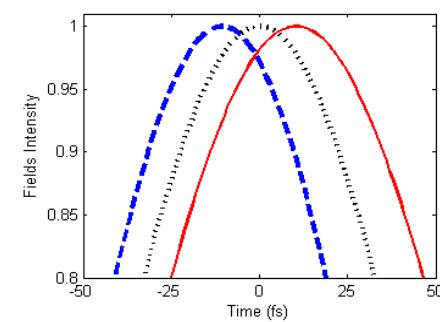
قبلاً در مرجع [۸] نشان داده شده است که پالس انعکاسی از یک بره دی الکتریک آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی (سه ترازی) در غیاب بلور فوتونیک، فرونوری (فرانوری) است. در اینجا می‌خواهیم تأثیر گاف نوار فوتونیکی بر سرعت انتشار پالس انعکاسی را بررسی کنیم. لذا دو حالت مختلف زیر را در نظر می‌گیریم:

(۱) فرکانس حامل پالس گاؤسی در محدوده گاف نوار فوتونی قرار دارد.

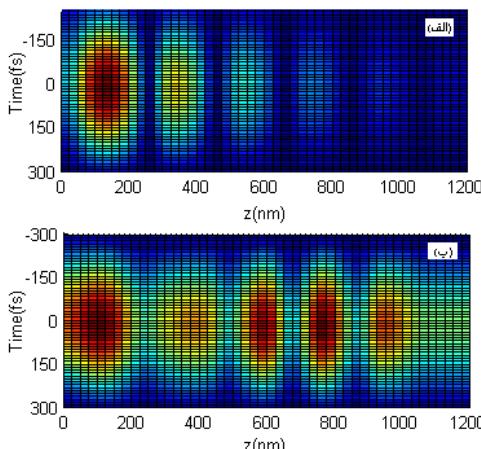
(۲) فرکانس حامل پالس گاؤسی در لبه گاف نوار فوتونی است. فرض می‌کنیم پالس گاؤسی تابشی دارای فرکانس حامل  $\omega_c = 2\pi c / \lambda_c = ۶۹۲\text{ nm}$ ، دورام  $\tau = ۲\pi / \omega_c = ۳۰\tau_0$  باشد. از آنجایی که دورام این پالس در مقایسه با دوره آن بزرگ است، لذا دارای طیف بسیار باریکی خواهد بود. برای آنکه فرکانس حامل این پالس گاؤسی در میان گاف نوار فوتونی قرار بگیرد می‌توان بلور فوتونی به کار برد که



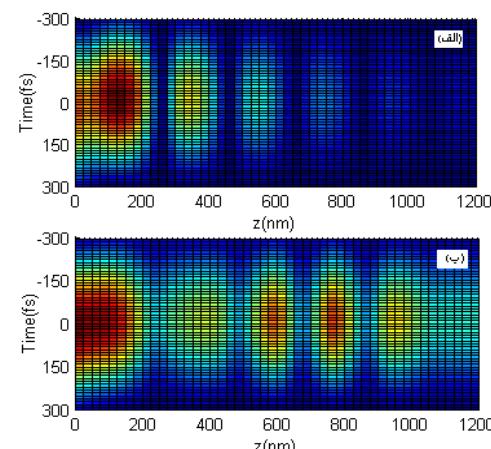
شکل ۵. شدت میدان الکتریکی پالس‌های تابشی و انعکاسی از برء آلاییده توسط اتم‌های سه ترازی، در دو حالت (۱) و (۲). در اینجا منحنی نقطه‌چین نشان دهنده پالس فرودی، منحنی خط‌چین بیانگر پالس انعکاسی در حالت (۱) است (یعنی فرکانس حامل پالس گاؤسی در محدوده گاف نوار فوتونی قرار دارد) و منحنی پر هم بیانگر پالس انعکاسی در حالت (۲) است (یعنی فرکانس حامل پالس گاؤسی در لبه گاف نوار فوتونی است).



شکل ۴. شدت میدان الکتریکی پالس‌های تابشی و انعکاسی از برء آلاییده شده توسط اتم‌های دو ترازی، در دو حالت (۱) و (۲). در اینجا منحنی نقطه‌چین نشان دهنده پالس فرودی، منحنی خط‌چین بیانگر پالس انعکاسی در حالت (۱) است (یعنی فرکانس حامل پالس گاؤسی در محدوده گاف نوار فوتونی قرار دارد) و منحنی پر هم بیانگر پالس انعکاسی در حالت (۲) است (یعنی فرکانس حامل پالس گاؤسی در لبه گاف نوار فوتونی است).



شکل ۷. تحول فضایی- زمانی میدان الکتریکی برء آلاییده با اتم‌های سه ترازی در تماس با یک بلور فوتونی. (الف) فرکانس حامل پالس گاؤسی در محدوده گاف نوار فوتونی قرار دارد. (ب) فرکانس حامل پالس گاؤسی در لبه گاف نوار فوتونی است.



شکل ۶. تحول فضایی- زمانی میدان الکتریکی برء آلاییده با اتم‌های دو ترازی در تماس با یک بلور فوتونی. (الف) فرکانس حامل پالس گاؤسی در محدوده گاف نوار فوتونی قرار دارد. (ب) فرکانس حامل پالس گاؤسی در لبه گاف نوار فوتونی است.

بوده پالس انعکاسی فرانوری متشر می‌شود. بررسی تحولات فضایی- زمانی میدان الکتریکی پالس تابشی درون ساختار به کار رفته در هردو حالت (۱) و (۲) نیز جالب توجه است.

تحول فضایی- زمانی میدان الکتریکی در هردو حالت (۱) و (۲) برای برء آلاییده توسط اتم‌های سه ترازی در شکل ۶ و برای برء آلاییده توسط اتم‌های سه ترازی در شکل ۷ رسم شده است.

نیز زمان تأخیر قله پالس انعکاسی از برء آلاییده شده توسط اتم‌های سه ترازی در دو حالت (۱) و (۲) نشان داده شده است. با توجه منحنی خط‌چین ملاحظه می‌شود که در حالت (۱) زمان تأخیر قله پالس انعکاسی مثبت است، یعنی پالس انعکاسی فرونووری است.

اما در حالت (۲) یعنی وقتی که فرکانس حامل پالس تابشی در لبه نوار فوتونی قرار می‌گیرد زمان تأخیر قله پالس انعکاسی منفی

فرانوری (فرونوی) است. اما در وضعیتی که فرکانس حامل پالس انعکاسی در لبه نوار باشد، برای بره آلاییده شده توسط اتم‌های دوترازی (سه ترازی) پالس انعکاسی فرونوی (فرانوری) خواهد بود. بنابراین این امکان وجود دارد که با استفاده از بلورهای فوتونی با گاف نوار قابل تنظیم [۱۱] سرعت انتشار پالس بازتابی از یک بره آلاییده شده را کنترل کرد.

در این مقاله تأثیر گاف نوار فوتونی بر سرعت انتشار پالس انعکاسی در یک بره آلاییده با اتم‌های دوترازی یا سه‌ترازی مورد مطالعه قرار گرفت، به طوری که این بره مابین خلاء و یک بلور فوتونی قرار داشت. نشان دادیم که وقتی فرکانس حامل پالس فرودی در داخل گاف نوار فوتونی قرار گیرد انتشار پالس انعکاسی از بره آلاییده شده توسط اتم‌های دوترازی (سه ترازی)

5. C Spielmann, R Szipocs, A Stingl, and F Krausz, *Phys. Rev. Lett.* **73** (1994) 2308.
6. A M Steinberg and R Y Chiao, *Phys. Rev. A* **51** (1995) 3525.
7. L G Wang and S Y Zhu, *Optics Letters* **31** (2006) 2223.
8. L G Wang, H Chen, and S Y Zhu, *Phys. Rev. E* **70** (2004) 066602.
9. S Longhi, *Phys. Rev. E* **64** (2001) 037601.
10. N H Liu, S Y Zhu, H Chen, and X Wu, *Phys. Rev. E* **65** (2002) 046607.
11. Y Saado, M Golosovsky, D Davidov, and A Frenkel, *Phys. Rev. B* **66** (2002) 195108.

1. S G Johnson and J D Joannopoulos, "Introduction to Photonic Crystals: Bloch's Theorem, Band Diagrams, and Gaps (But No Defects)", MIT. (2003); <http://ab-initio.mit.edu/photons/tutorial/photonic-intro.pdf>.
2. J D Joannopoulos, J N Winn, and R D Mead, "Photonic Crystals: Molding the Flow of Light", Princeton University Press (1995).
3. P Yeh, A Yariv, and C S Hong, *J. Opt. Soc. Am.* **67** (1977) 42.
4. A M Steinberg, P G Kwiat, and R Y Chiao, *Phys. Rev. Lett.* **71** (1993) 708.